粘土鉱物アロフェンーチタニア複合体を担持した多孔質フィルターによる トリクロロエチレンの除去

錦織広昌¹,森田浩司¹,渋谷友紀²,田頭健司² ¹信州大学工学部,²コトヒラ工業(株)

Removal of trichloroethylene using porous filter supporting allophane-titania composite

H. Nishikiori¹, K. Morita¹, Y. Shibuya² & K. Tagashira² ¹Faculty of Engineering, Shinshu University & ²Kotohira Kogyo Co., Ltd.

キーワード: アロフェン, チタニア, 多孔質フィルター, トリクロロエチレン Keywords: Allophane, Titania, Porous filter, Trichloroethylene

1. 諸言

トリクロロエチレン(TCE)は、過去に IC 基板や電 子部品の洗浄、金属部品の前処理洗浄、ドライクリ ーニングの溶剤、塗料・接着剤の溶剤等として大量 に使用されてきた。当時は規制する法律がなく、不 適切な処理により、土壌汚染、大気汚染やオゾン層 破壊等の環境問題を引き起こしている。そのため社 会においてこの物質を無害化させることは重要な責 務である。この TCE を吸着・分解するために「光触 媒」が注目されている。

光触媒材料として金属酸化物を中心に多くの材料 の検討が行われてきたが、化学的に安定で無害な物 質であり、安価であるという点からチタニアが広く 用いられている。チタニアは紫外線の作用により有 機物質分解特性を示す^{1,2)}。

有害な化学物質を除去するための方法として吸着 材を利用してその物理的、化学的性質により化学物 質を吸着除去する方法がある。最近では、吸着材と して人工物ではなく、天然物に多く存在する粘土鉱 物を使用する研究が行われている³⁻⁷⁾。

光触媒により有機物質を分解するには、まず対象 物質を光触媒粒子表面に吸着させなければならない ため、この吸着能は光触媒性能にとって重要である。 しかし、光触媒としてよく知られているチタニアは 粘土鉱物と比べると吸着能は低い。このため TCE を 光触媒分解した場合、ホスゲン(COCl₂)などの有害な 中間生成物が放出される⁸⁻¹¹⁾。発生した COCl₂はチ タニア表面から脱離し、再びチタニアに吸着しなけ れば分解することができない¹²⁾。この吸着能を高め られれば、この中間生成物を放出することなく表面 に吸着されたまま、効率よく完全に分解することが 可能となる 13-16)。

アロフェンは温泉や地下水の沈殿物、火山岩、火 砕岩の分解物などとして国内外に広く分布し、園芸 用の鹿沼土として安価に市販されているなど入手が 容易である。アロフェンは単位粒子直径 3.5~5.0 nm の中空球状構造をもち、最も小さい単位構造をもつ 粘土鉱物である¹⁷⁻¹⁹⁾。そして、球壁を構成する Si と Al の含量が一定ではなく、Si と Al の原子比(Si/Al 比)で約1/2から2/2とかなり変動がある。そのため アロフェンの組成式は 1~2SiO₂・Al₂O₃・5~6H₂O と示 される。表面には 0.3~0.5 nm の非常に小さい欠陥が 多くある。この中空粒子は内側のシリカ層、外側の アルミナ層からなり両側とも末端は水酸基または水 で覆われている。内部および外部とも両イオン交換 性があり、また大きな比表面積をもつために、イオ ン性および極性の汚染物質に対して高い吸着能をも $^{17,18d,19)}$

本研究で使用する光触媒用3次元多孔質 Si/SiC セ ラミックスフィルターは、開気孔率が97%、超軽量 で加工性もよく、架橋部分が細いため光の透過性も 高い²⁰⁾。汚染物質との接触確率が高いため光触媒の 担体として優れている。

チタニアと吸着能の高い物質をナノレベルで組み 合わせることにより両者の特徴を最大限に利用し、 光触媒分解機能を向上させることができる¹³⁻¹⁶。ア ロフェンナノ粒子を用いることでチタニア粒子間へ の分散性を高めることができる。ゾルーゲル法はチ タン化合物を含むゾルからゲル化を経てチタニアを 作製する方法であり、ゾル中に超音波照射によりア ロフェンナノ粒子を分散させておけば、高吸着能を 備えた光触媒を作製することができる^{21,22}。 本研究では、超音波を用いたゾルーゲル法により、 チタニアとアロフェンを複合化させ、同時にこれを 多孔質 Si/SiC フィルターにコーティングし、極微量 だけ担持させることを試みた。TCE の除去・無害化 のためにチタニアとアロフェンとの複合化が TCE の分解速度や分解生成物の濃度変化に与える影響を 調べることを研究の目的とした。

2. 実験

(1) 試料調製

チタンテトライソプロポキシド(TTIP)は和光 純薬工業の一級試薬をそのまま用いた。エタノー ル、塩酸は和光純薬工業の特級試薬をそのまま用 いた。アロフェンは鹿沼土を生成したものを用い た^{21,22)}。

窒素が充填されたグローブボックス内で、エタ ノール 20.0 mL に TTIP 3.4mL をゆっくりと滴下 し、十分に撹拌し混合した。その後、ゾルーゲル 反応の酸触媒として塩酸(10 mol L⁻¹)を 0.10 mL 加 えて混合し、チタニアゾルを得た。このゾルに多 孔質 Si/SiC ブロック約 1.5 g (3.0 cm×3.0 cm×1.5 cm)を浸漬した。これを容器ごと超音波槽(Yamato 2510J-MT) に入れて 24 時間超音波を照射させた 後、超音波槽から取り出した。ゾルからブロック を取り出し、乾燥機 (Yamato Drying Oven DX400) を用いて 60℃で乾燥させた。その後、マッフル 炉(ISUZU EP-K-1200)を用いて 500℃で 3 時間焼 成した。焼成後に得られた純粋なチタニア試料が コーティングされたブロックを試料 T と表記す る。

試料 T の調製と同様にチタニアゾルを調製し、 アロフェンを 0.010、0.10、または 1.0 g 加えて十 分に撹拌した。こちらも同様に、多孔質 Si/SiC ブ ロックを浸漬し、超音波照射から焼成までの操作 を行った。アロフェン 0.010、0.10、および 1.0 g はチタニアの Ti 原子に対するアロフェンの Al 原 子の比(Al/Ti 比)にして、それぞれ 0.10%、1.0%、 および 10%に相当し、これらの量を添加して作製 したブロック試料を、それぞれ試料 0.1AT、1AT、 10AT と表記する。

また、上記のチタニアゾルおよび 0.10%アロフ エン混合チタニアゾルに 24 時間超音波照射を行 った後に、ブロックを浸漬して引き上げた。その 後上記の方法と同様に焼成を行って作製した試 料をそれぞれ試料 T'、0.1AT'とする。

(2) 測定

赤外ガスセル(ジーエルサイエンス GC-KBr-100)の内部に触媒試料を入れ、セル内を乾燥空 気で置換した後、20℃における TCE 飽和蒸気 10.0 mLを充填した。この時の TCE 濃度は 0.25 mmol L⁻¹であった。暗条件で 600 分間保持する ことで TCE を各試料に吸着させた。その後、出 力が異なる 2 種類のブラックライト(TOSHIBA FL4BLB 4W、NEC FL10BL-B 10W)を 2 本ずつ用 いて 300~350 nm の紫外光を赤外ガスセル上部 から触媒試料へ照射し、光触媒分解実験を行っ た。それぞれの照射密度は 50 µW cm⁻² と 400 µW cm⁻² であった。フーリエ変換赤外分光光度計 (Shimadzu IRPrestige-21)を用いて、FTIR スペク トルを測定し、TCE および分解生成物の定量を 行った²¹⁾。

3. 結果と考察

TCE の分解に対するアロフェンの添加量の依 存性

ブロック表面上に作製したチタニアおよびア ロフェンーチタニア複合体は、いずれも約 20 nm のチタニア粒子からなることが SEM 観察から明 らかになっている²²⁾。また、ラマン分光分析によ りチタニアはアナターゼ型の結晶であることが わかっている。アロフェンの存在は、以前の研究 において TEM 観察により確認されている²¹⁾。

図1に、各アロフェン量を添加して作製した試料を用いた気相 TCE の光触媒分解における紫外 光照射時間に伴う TCE の濃度変化を示す。最初



図 1 試料 T、0.1AT、1AT、および 10AT を用い て 50 μW cm⁻²の紫外光照射による TCE の光触媒 分解を行った際の、紫外光照射時間に伴う TCE の濃度変化

の 600 分間は暗所における TCE の試料への吸着 による濃度減少を示している。アロフェンの添加 量の増加に伴い吸着量が増加し、アロフェンの担 持量の増加を間接的に確認した。一方、光照射に 伴う TCE の濃度減少は光触媒分解によるもので あり、アロフェン量の増加とともに遅くなった。 試料 10AT では、TCE はほとんど分解されず、脱 着による濃度増加がみられた。

図2は各試料を用いて100分間光触媒分解を行った後の気相中における TCE 分解生成物の濃度 を示している。試料Tに比べ、アロフェン添加試 料では、アロフェン添加量に依存して COCl2濃度 が著しく低いことがわかる。また、試料0.1AT お よび1AT では CO2濃度が高く、TCE の吸着だけ でなく、COCl2から CO2への分解も効果的に進行 していることがわかった。

(2) TCE の分解に対する紫外光照射強度の依存性
 ²³⁾

図3は試料T、0.1AT、および1ATを用いて50 および400µW cm⁻²の紫外光照射によるTCEの光 触媒分解を行った際の、光照射時間に伴うTCE の濃度変化を示している。各試料におけるTCE の分解時間は、紫外光強度が大きく、アロフェン を含んでいない試料Tを用いた場合が最も速く、 20分でTCEを分解した。紫外光強度が小さく、 アロフェンを多く含む試料1ATではTCEの分解 に120分を要した。これはアロフェンがチタニア に多く分散しているために電荷分離効率または キャリアの消費効率が低く、吸着したTCEに活 性種が作用する速度が遅いことによると考えら れる²¹⁾。



図 2 試料 T、0.1AT、1AT、および 10AT を用い て 100 分間 50 μW cm⁻²の紫外光照射を行った後 の気相中における TCE 分解生成物の濃度



図3 (a) 試料 T、(b) 0.1AT、および(c) 1AT を用 いて 50 µW cm⁻² (■)および 400 µW cm⁻² (◆)の紫外 光照射による TCE の光触媒分解を行った際の、 光照射時間に伴う TCE の濃度変化²³⁾

図4に各条件でTCEの光触媒分解を行った際の、TCE分解終了時における生成物COCl₂およびCO₂の放出量を示した。紫外光強度が小さい場合、COCl₂の放出量が少なくCO₂の放出量が多いことからCOCl₂の分解が進んでいることがわかった。 一方、紫外光強度が大きい場合は、COCl₂の放出量が多くCO₂の放出量が少ない。TCEを分解して中間生成物であるCOCl₂を生成する速度が速いためCOCl₂の吸着が飽和し、分解が効率よく進んでいないことが考えられる。このような結果から適切な紫外光強度で分解速度を制御することにより、COCl₂の生成速度を抑え、触媒表面上にCOCl₂を吸着したままCO₂に分解することが可能となることがわかった。

(3) チタニアおよびアロフェンへの TCE および ジクロロアセチルクロリドの吸着量



図 4 試料 T、0.1AT、および 1AT を用いて(a) 50 および(b) 400 µW cm⁻²の紫外光照射による TCE の光触媒分解を行った際の、TCE の光触媒分解終 了時における気相中の COCl₂ および CO₂ の濃度 ²³⁾

上記の結果より生成物の量が反応物の初期濃 度に比べてかなり低いために、多くの中間生成物 が各試料に吸着されていることが予想されてい る²¹⁾。チタニアおよびアロフェンーチタニア複合 体の TCE 吸着量は過去の研究で報告されている ²¹⁾。また、TCE の分解における中間生成物の1つ であるジクロロアセチルクロリド(DCAC)はジク ロロ酢酸イオンの形で金属酸化物表面に吸着さ れることが知られている^{12,24,25)}。

表1に各試料における TCE および DCAC の吸 着量を示した。DCAC の吸着量についても TCE と同様に測定した²¹⁾。アロフェンはチタニアに比 べ、TCE および DCAC の吸着能が著しく高い。 DCAC は TCE、COCl₂に比べ非常に吸着されやす

表 1 各試料における TCE および DCAC の吸着 $(/10^{-5} \text{ mol g}^{-1})$

Sample	TCE^{21}	DCAC
Allophane	26.3	>1000
Titania	1.42	30.7
1AT	1.56	53.5
5AT	1.92	133
10AT	2.18	220



図 5 試料 T'(■)および 0.1AT'(◆)を用いて 50 µW cm⁻² の紫外光照射による TCE の光触媒分解を行った際の、光照射時間に伴う TCE の濃度変化



図 6 試料 T'および 0.1AT'を用いて 50 μW cm⁻² の紫外光照射による TCE の光触媒分解を行った 際の、TCE の光触媒分解終了時における気相中の COCl₂ および CO₂ の濃度

い。このような結果から各試料は TCE の分解生 成物 DCAC として吸着している可能性が高い。

(4) 試料作製時の超音波照射の重要性

図5はゾルに超音波照射した後に、ブロックに コーティングを行って作製した試料 T'および 0.1AT'を用いた TCE の光触媒分解における紫外 光照射時間に伴う TCE の濃度変化を示している。 TCE 分解時間は、両者を用いた場合ともに、それ ぞれ試料 T および 0.1AT を用いた場合に比ベ少し 長くなった。図6は各試料を用いた TCE の光触 媒分解終了時における生成物 COCl₂ および CO₂ の放出量である。試料 T'、0.1AT'ともに、それぞ れ試料 T および 0.1AT を用いた場合に比べ COCl₂ の波出量である。試料 T'、0.1AT'ともに、それぞ れ試料 T および 0.1AT を用いた場合に比べ COCl₂ の濃度が高く、CO₂の濃度が低かった。アロフェ ンを添加した試料 0.1AT'では、期待されたアロフ ェンの吸着性能が十分に発揮されなかった。アロ フェンがゾル中で十分に分散されていないため に、凝集した構造のままチタニアに取り込まれて いると考えられる。試料0.1ATの作製においては、 多孔質 Si/SiC ブロックを浸漬したゾル中で超音 波照射を行ったことにより、ブロック表面におい てキャビテーションの発生効率が増加し、アロフ ェンの分散性がより向上した可能性がある。

4. まとめ

本研究では、超音波照射を用いたゾルーゲル法 によりチタニアと極性物質の吸着特性に優れた 粘土鉱物アロフェンを複合化させ、これを3次元 構造体による高い接触効率を持つ多孔質 Si/SiC ブロックにコーティングした試料を作製した。 TCE の無害化のために、TCE の分解速度や分解生 成物の濃度変化に及ぼすアロフェンの複合化の 影響を明らかにすることを研究目的として研究 を行い、以下の結論を得た。

作製した全ての触媒で紫外光照射に伴い TCE が分解され、COCl₂、CO、CO₂、HClが生成物と して発生した。このことから全ての触媒でチタニ アが光触媒として機能することが確認できた。チ タニア試料に比べてアロフェンーチタニア複合 体を用いた場合には、TCEの分解にはより時間を 要したが、中間生成物の COCl₂の放出が抑制され た。その中で最も効率的に TCE を分解した条件 は、0.10%のアロフェンを添加した試料を用いて 紫外光強度 50 μW cm⁻²により分解を行った場合 であった。

少量のアロフェン添加により、半導体特性を大 きく低下させることなく吸着分解性能を高める ことが可能であることがわかった。そして適切な 紫外光強度で分解速度を制御することにより、 COCl₂の生成速度を抑え、触媒表面上に COCl₂を 吸着したまま CO₂ に分解することが可能となる こともわかった。

アロフェンはチタニアに比べ、TCE および中間 生成物の吸着能が高く、特に DCAC をよく吸着す るため、TCE は主に中間生成物の DCAC となり、 アロフェン上吸着されている可能性が高い。

チタニアゾルに超音波照射した後に、ブロック にコーティングを行って作製した試料では、アロ フェンを添加してもその吸着効果が十分に得ら れなかった。ゾルに超音波照射を行う際に、多孔 質 Si/SiC ブロックを浸漬させることで、表面での キャビテーションの発生効率が増加し、アロフェ ンの分散性が向上したと考えられる。

今後の課題としては、本研究で作製した試料の 実用化を考えると生産性の向上を図る必要があ る。そのためには超音波照射時間の短縮が課題と なる。アロフェンの分散とフィルターへの担持を 別に考えて超音波照射の方法などの変更を行い、 最適化を行う必要がある。

謝辞

アロフェン試料を提供して頂いた、栃木県産業 技術センターの松本泰治博士に感謝の意を表す る。

【参考文献】

- 野坂芳雄,野坂篤子,入門光触媒,東京図書,東京 2004.
- 2) 大谷文章, 光触媒標準研究法, 東京図書, 東京 2005.
- S. Xu, R. G. Lehmann, J. R. Miller, G. Chandra, *Environ. Sci. Technol.* 1998, 32, 1199.
- L. C. A. Oliveira, R. V. R. A. Rios, J. D. Fabris, K. Sapag, V. K. Garg, R. M. Lago, *Appl. Clay Sci.* 2003, *22*, 169.
- M. F. Brigatti, E. Galan, B. K. G. Theng, in *Handbook* of clay science, ed. by F. Bergaya, B. K. G. Theng, G. Lagaly, Elsevier, Amsterdam, 2006, Chap. 2, pp. 19–86.
- M. Cea, J.C. Seaman, A. A. Jara, B. Fuentes, M. L. Mora, M. C. Diez, *Chemosphere* 2007, 67, 1354.
- M. J. Sánchez-Martín, M. C. Dorado, C. del Hoyo, M. S. Rodríguez-Cruz, *J. Hazardous Mater.* 2008, 150, 115.
- M. T. Nimlos, W. A. Jacoby, D. M. Blake, T. A. Milne, *Environ. Sci. Technol.* 1993, 27, 732.
- S. Yamazaki-Nishida, S. Cervera-March, K. J. Nagano, M. A. Anderson, K. Hori, J. Phys. Chem. 1995, 99, 15814.
- S. J. Hwang, C. Petucci, D. Raftery, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4388.
- M. Kang, J. H. Lee, S. H. Lee, C. H. Chung, K. J. Yoon, K. Ogino, S. Miyata, S. J. Choung, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 193, 273.
- 12) H. Nishikiori, M. Tagahara, L. Mukoyama, T. Fujii, *Res. Chem. Intermed.* **2010**, *36*, 947.
- 13) H. Yoneyama, S. Haga, S. Yamanaka, J. Phys. Chem. 1989, 93, 4833.
- 14) Y. Kitayama, T. Kodama, M. Abe, H. Shimotsuma, J. Porous Mater. 1998, 5, 121.

- 15) T. Tao, J. J. Yang, G. E. Maciel, *Environ. Sci. Technol.* **1999**, *33*, 74.
- a) S. Suárez, J. M. Coronado, R. Portela, J. C. Martín, M. Yates, P. Avila, B. Sánchez, *Environ. Sci. Technol.* 2008, 42, 5892. b) T. L. R. Hewer, S. Suárez, J. M. Coronado, R. Portela, P. Avila, B. Sánchez, *Catal. Today* 2009, 143, 302.
- 17) Y. Kitagawa, Am. Mineralogist 1971, 56, 465.
- a) T. Henmi, K. Wada, Am. Mineralogist 1976, 61, 379. b) S. Wada, K. Wada, Clay Miner. 1977, 12, 289.
 c) S. J. van der Gaast, K. Wada, S. -I Wada, Y., Kakuto, Clays Clay Miner. 1985, 33, 237. d) E. Hanudin, N. Matsue, T. Henmi, Clay Sci. 1999, 11, 57.
- 19) P. L. Hall, G. J. Churkman, B. K. G. Theng, *Clays Clay Miner*. 1985, 33, 345.
- 20) 谷英治,炭化ケイ素系耐熱性超軽量多孔質構造材 及びその製造方法,特許第3699992号.

- 21) a) H. Nishikiori, M. Furukawa, T. Fujii, *Appl. Catal.*B: Environ. 2011, 102, 470. b) H. Nishikiori, M. Furukawa, S. Ichihashi, J. Environ. Chem. 2011, 102, 470. c) H. Nishikiori, M. Furukawa, K. Teshima, J. Soc. Inorg. Matr. Jpn., 2011, 18, 128.
- 22) a) H. Nishikiori, M. Ito, R. A. Setiawan, A. Kikuchi, T. Yamakami, T. Fujii, *Chem. Lett.* 2012, *41*, 725. b)
 H. Nishikiori, S. Hashiguchi, M. Ito, R. A. Setiawan, T. Fujii, *Appl. Catal. B: Environ.* 2014, *147*, 246.
- 23) H. Nishikiori, K. Morita, Y. Shibuya, K. Tagashira, *Chem. Lett.* **2015**, in press.
- a) S. K. Joung, T. Amemiya, M. Murabayashi, K. Itoh, *Chem. Eur. J.* 2006, 12, 5526. b) S. K. Joung, T. Amemiya, M. Murabayashi, K. Itoh, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 2006, 184, 273.
- A. C. Lukaski, D. S. Muggli, *Catal. Lett.* 2003, *89*, 129.

(原稿受付 2015.3.9)